

1 Begriffe

N_A, N_D : Die Dichten der für die Dotierung verwendeten Akzeptoren, bzw. Donatoren

N_V, N_C : die effektiven Zustandsdichten, welche über Approximation der Anzahl der Zustände zB im Leitungsband erhalten werden (siehe Section 4 und 5). N_V .. Valenzband, N_C .. conduction Band.

n_e bzw n_n und n_h bzw n_p Ladungsträgerkonzentrationen/Dichte in den jeweiligen Bändern

2 Grundlagen

2.1 Basic Band Theory

Fangen an mit freiem Elektronengasmodel mit nur einem Elektron in einem Potentialtopf der breite L , welcher den Kristall darstellen soll. In diesem Fall kann anscheinend die Energie des Elektrons nur vollständig in kinetischer Form vorliegen. Jetzt wird die zeitunabhängige Schrödingergleichung mit Potential gleich 0 und periodischen Randbedingungen gelöst zu:

$$\psi = \left(\frac{1}{L}\right)^{3/2} \cdot e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} \quad (1)$$

mit $k_x = \pm n_x \cdot 2\pi/L$ mit der Quantenzahl $n_x = 0, 1, 2, \dots$ und genauso für die anderen beiden Komponenten von \mathbf{k} .

Für die Geschwindigkeit des Elektrons erhält man

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m_e} = \frac{\hbar \cdot \mathbf{k}}{m_e}. \quad (2)$$

Da die total Energy hier identisch mit E_{kin} ist, gilt

$$E = \frac{m_e v^2}{2} = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (3)$$

Das ist eine Dispersionsrelation, weil E durch \mathbf{k} ausgedrückt wird. Diese ganze Herleitung ist dazu da gewesen, um zu zeigen, dass die Energiewerte nur diskret sein können. Dieses Ergebnis ist auch dann noch gültig, wenn man mit den korrekten Potentialen rechnet und mehrere Elektronen betrachtet. Der Zusammenhang zwischen E und \mathbf{k} wird dann jedoch deutlich komplexer.

Jetzt wo die Energielevel bekannt sind, kann man zählen, wie viele Energielevel es in einem Energieintervall ΔE bei der Energie E gibt. Das macht man im k -Raum, im phase space.

Im phase space ist eine Fläche konstanter Ebene eine Sphäre, da alle Punkte, deren \mathbf{k} die selbe Länge haben auch den selben Energiewert besitzen. Jeder Zustand (jede Lsg. der Schrödingergleichung) mit einem bestimmten \mathbf{k} nimmt ein Volumen ein (kleine Würfel). Die Anzahl of cubes die in die Sphäre zur Energie E passen ist die Zahl aller Energiezustände bis zu E .

Jetzt wollen wir die density of states $D(E)$ ermitteln.

Ein einzelner Zustand nimmt im \mathbf{k} -Raum ein Volumen von $(2\pi)^3/V$ mit $V = L_x L_y L_z$ und mit dem Faktor 2 für die Spinartung hat man einen Zustand pro diesem Volumen $\rightarrow Z(\mathbf{k}) = 2 \cdot V/(2\pi)^3$.

Die Zustandsdichte im Energieraum erhält man mit der Dispersionsrelation von oben und der Beziehung

$$Z(\mathbf{k})d^3k = D(E)dE. \quad (4)$$

Wo kommt das her?

Die Herleitung im Marx ist für mich immer durch irgendwelche Approximationen nicht konkret genug. Jedoch kommt dabei das überall stehende Ergebnis mit $D(E) \sim \sqrt{E}$ raus.

3 Fermi-Verteilung

Sie gibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Platz bei der Energie E und Temperatur T in einem System von Fermionen, das durch die Fermienergie E_F charakterisiert ist, besetzt ist. Ein System, bei dem die Besetzung der verfügbaren Plätze dieser Verteilung folgt, ist automatisch im thermodynamischen Gleichgewicht, d.h. es hat die kleinstmögliche freie Energie $G = E - TS$.

$$f(E; E_F, T) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1} \quad (5)$$

Die Fermienergie ist die Energie bei der $f(E_F; E_F, T) = 1/2$ gilt. Für sie gilt, dass sie wenn man T gegen Null gehen lässt angibt welche Energie der letzte noch besetzt Platz hat. Die Fermienergie ist bzgl E_F punktsymmetrisch und man kann sie für $E - E_F > 2k_B T$ durch die Boltzmannnäherung ersetzen:

$$f(E, T) \approx e^{-\frac{E-E_F}{k_B T}} \quad (6)$$

4 Ladungsträgerkonzentration etc.

Die Frage nach der Anzahl an Zuständen im Leitungsband bei geg. Temperatur T wird wie folgt beantwortet: Die Dichte der Elektronen bei Energie E ist gleich die Zahl der vorhandenen Plätze (Zustandsdichte $D(E)$) mal die Wahrscheinlichkeit der Besetzung ($f(E)$) und das dann über alle Energien aufsummiert (integriert).

Also wie viele Zustände gibt es mal die Wahrscheinlichkeit diese auch zu besetzen? Mit Boltzmann Näherung und Abschätzung durch N_{eff} wird die Dichte der Elektronen im Leitungsband dann noch abgeschätzt:

$$n_e = \int_{E_L}^{\infty} D(E) f(E; E_F, T) dE \quad (7)$$

$$\approx N_{\text{eff}}^C e^{-\frac{E_L - E_F}{k_B T}} \quad (8)$$

Die untere Gleichung definiert N_{eff} .

Jetzt wollen wir die Dichte der Löcher berechnen. Die Dichte der Löcher zur Energie E ist gleich der Zahl der vorhandenen Plätze ($D(E)$) mal die Wahrscheinlichkeit der Nichtbesetzung ($1 - f(E)$):

$$n_h = \int_{-\infty}^{E_V} D(E) [1 - f(E; E_F, T)] dE \quad (9)$$

$$\approx N_{\text{eff}}^V e^{-\frac{E_F - E_V}{k_B T}} \quad (10)$$

4.1 Massenwirkungsgesetz

Für den perfekten (intrinsischen) Halbleiterkristall stammen alle Elektronen im Leitungsband aus dem Valenzband:

$$n_e = n_h =: n_i \quad (11)$$

Das Massenwirkungsgesetz lässt sich wie folgt über 7 und 9 berechnen). Durch Gleichsetzen von n_e und n_h im intrinsischen Fall erhält man:

$$n_i = N_{\text{eff}} e^{-\frac{E_L - E_V}{2k_B T}} = N_{\text{eff}} e^{-\frac{E_G}{2k_B T}} \quad (12)$$

(Dabei geht mit ein, dass in diesem Fall wohl die effektiven Zustandsdichten gleich sind, weil sonst könnte man die nicht wegekürzen um den einfachen Ausdruck $E_F = \frac{E_L + E_V}{2}$ für die Fermienergie zu erhalten den man dann einsetzen kann.) Wenn man jetzt n_e und n_h miteinander multipliziert erhält man:

$$n_e \cdot n_h = N_{\text{eff}}^2 e^{2 \frac{-E_L + E_F - E_F + E_V}{2k_B T}} = n_1^2 \quad (13)$$

Da aber für die letzte Rechnung gar nicht vorgegeben war, dass es sich um einen intrinsischen HL handelt, gilt allgemein das Massenwirkungsgesetz:

$$n_e \cdot n_h = n_i^2 \quad (14)$$

Die Energielücke und die intrinsische Ladungsträgerdichte stellen im Grunde den selben Materialparameter dar:

$$n_i = N_{\text{eff}} e^{-\frac{E_L - E_F}{k_B T}} \quad (15)$$

5 effektive Zustandsdichte

Sie ist diejenige Zustandsdichte (Zahl der Zustände pro Volumen), die von Elektronen im Leitungsband, bzw. Löchern im Valenzband besetzt werden können und bei der statt der Masse des Elektrons die effektive Masse für das jeweilige Band eingesetzt werden muss. Für das Leitungsband zB:

$$N_C = 2 \cdot \left(\frac{2\pi m^* k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot M_C \quad (16)$$

wobei M_C die Anzahl der Energieminima des Bandes entspricht. Die effektive Zustandsdichte wird benötigt, um die Zahl der Ladungsträger im Leitungsband zu berechnen (ich glaube siehe 4).

6 Ladungsträgerkonzentration

Ist die Anzahl der zum elektrischen Strom beitragenden Ladungsträger pro Volumen (also eine Art Dichte).

7 Dotierung

Wenn man ein Phosphoratom in einen Siliziumkristall einbringt bleibt nach der Bindung mit vier Nachbarsiliziumatomen ein Elektron übrig, welches nur leicht an das Phosphoratom gebunden ist. Eine kleine Energie (ca. 50 mV) reichen aus, um es zu lösen und damit ins Leitungsband zu heben. Die solche Dotierung, welche Elektronen hinzufügt nennt man n-Dotierung.

Wenn man ein Boratom (Akzeptor) einbringt, bleibt nach der Bindung ein Loch, welches mit wenig Energie von einem Elektron im nahegelegenen Valenzband besetzt werden kann, was dann dafür sorgt, dass sich nun ein Loch im Valenzband befindet.

Dotierung beeinflusst die Lage der Fermienergie.

Für die Dichte

8 pn-Übergang

Wenn man zwei unterschiedlich dotierte Halbleiter verbindet ist das Gesamtkonstrukt zwar immernoch elektrisch neutral, es gibt aber einen Konzentrationsgradienten von Ladungsträgern. Die Majos wandern durch Diffusion ins andere Gebiet, in dem die entsprechende Konzentration geringer ist, wandern. Auf beiden Seiten gibt es nun Rekombination und auf beiden Seiten fehlen nun Ladungsträger in den vorher ungeladenen Materialien. Die zu den fehlenden beweglichen Ladungsträgern gehörenden Dotieratome verursachen nun ein elektrisches Feld aufgrund ihrer nicht mehr kompensierten Raumladungen. Die dadurch resultierende Driftbewegung ist der Diffusionsbewegung entgegenwirkend und es kommt zu einem Gleichgewicht. Das entstandene el. Feld drückt die verbleibenden freien Ladungsträger zurück und es entsteht beiderseits der Grenze eine Verarmungszone ohne freie Ladungsträger in der nur noch die ortsfesten Raumladungen verbleiben (deshalb auch Raumladungszone).

Die Ausdehnung der Verarmungszone ist abhängig von der Dotierung der Zone und der intrinsischen Ladungsträgerdichte des Materials. Bei gleich hoher Dotierungsdichte von n- und p-Gebiet ist die Zone symmetrisch. Bei ungleichen Dotierungsdichten breitet sich die RLZ weiter in das weniger stark dotierte Gebiet aus.

Das erkläre ich mir über die stärkere Diffusion in das weniger stark dotierte Gebiet. Wenn im linken Gebiet eine höhere n-Dotierung als p-Dot. rechts vorliegt, ist die Bewegung aufgrund des Drifts stärker von links nach rechts, weil der Gradient größer ist. Dadurch findet auch mehr Rekombination rechts statt, würde ich sagen.

Nach dem Kontakt muss es ein gemeinsames Equilibrium geben mit const. Fermienergie. Weit weg vom Übergang haben die HL ihre intrinsischen Eigenschaften

Betrachtet man das Bändermodell, so haben sich die Fermi-Niveaus durch den Diffusionsprozess angeglichen und es zeigt sich eine Krümmung der Energiebänder im Bereich des p-n-Übergangs.

9 Erklärungen

9.1 Bias

Bisher habe ich das so verstanden, dass das einfach die Spannung ist, die zwischen Source und Gate angelegt ist.

In einem Paper über NBTI (Statistical Model for MOSFET Bias Temperature Instability Component Due to Charge Trapping von G. Wirth) steht, dass bei konst. Bias nur states (traps) nahe des Fermilevels eine starke Aktivität aufweisen, also ihren Zustand zwischen besetzt und leer wechseln. Das kann man als steady state condition interpretieren -> occupation probability of a trap is time independent -> Anzahl an Traps die als besetzt erwartet werden ist konstant. Falls der bias point sich abrupt ändert, ändert sich auch die Besetzungswahrscheinlichkeit abrupt. *Intuitiv kann ich das nicht einordnen.*

9.2 threshold voltage

Das ist die minimale Gate-Source Spannung, die angelegt sein muss, damit eine leitende Brücke zwischen source und drain entsteht.